POLYMER FOR PLASTIC LENS HAVING HIGH REFRACTIVE INDEX AND LENS COMPOSED OF SAID POLYMER

Patent Number:

JP1026622

Publication date:

1989-01-27

Inventor(s):

KANEMURA YOSHINOBU; others: 02

Applicant(s):

MITSUI TOATSU CHEM INC

Requested Patent:

JP1026622

Application Number: JP19880062009 19880317

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08G18/76; G02B1/04

EC Classification:

Equivalents:

JP2612295B2

Abstract

PURPOSE:To obtain the titled polymer capable of keeping light-weight, high refractive index, low dispersibility, excellent transparency and impact resistance, etc., and easily polymerizable to give a polymer free from optical strain, by thermally polymerizing a specific polyisocyanate and a specific polythiol.

CONSTITUTION: The objective polymer is produced by thermally polymerizing (A) a polyisocyanate of formula I (R is H or methyl; X is Cl, Br, etc.; a is integer of 0-4; b is integer of 2-4; when a>=2, X groups may be different from each other) and (B) a polythiol of formula II (c is integer of 0-5; d and e are integer of 0-6; c+d+e=6) and/or a polythiol of formula III (Y is O or S; r is 0 or 1; s is integer of 0-2; p is integer of 2-4; q is integer of 0-4; when q>=2, plural X groups may be different from each other) at an NCO/(SH+ OH) molar ratio of 0.5-3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-26622

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月27日

C 08 G 18/76 G 02 B 1/04

NFH 7602-4J 7915-2H

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全8頁)

図発明の名称

髙屈折率プラスチックレンズ用樹脂およびこれらの樹脂からなるレ

ンズ

②特 願 昭63-62009

❷出 願 昭63(1988)3月17日

優先権主張

砂昭62(1987)4月1日銀日本(JP)銀特願 昭62-77622

砂発明者

金 村

芳 信

神奈川県横浜市栄区飯島町2882

@発 明 者

笹 川

勝 好

神奈川県横浜市港北区新吉田町1510

砂発 明 者

今 井

雅夫

神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-11-10

⑪出 願 人 三井東圧化学株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

明細書

1. 発明の名称

高屈折率プラスチックレンズ用樹脂およびこの 樹脂からなるレンズ

2. 特許請求の範囲

1) 一般式 (1)

(式中、 R は水素原子またはメチル基を表し、 X は、塩素原子、臭素原子、あるいはメチル基またはエチル基を表し、 a は 0 ~ 4 の整数、 a が 2 以上の場合、 X は異なってもよい。 b は 2 ~ 4 の整数を表す。) で表されるポリイソシアネートの少なくとも一種以上と、一般式 (II)

(式中、 c は 0 ~ 5 の整数を、 d は 0 ~ 6 の整数を、 e は 0 ~ 6 の整数を表し、 c + d + e = 6

である。)で表されるポリチオールの少なくとも 一種以上および/または一般式 (E)

(式中、Xは塩素原子、臭素原子、メチル基またはエチル基を表し、Yは酸素原子または硫黄原子を表し、rは0または1であり、sは0~2の整数を表し、rは0または1であり、sは0~4の整数を表し、rは2~4の整数を表し、qは0~4の整数を表し、qが2以上の場合、Xは異なってもよい。)で表されるボリチオールの少なくとも一種以上を-NCO基/(-SH 基+-0H 基)の比が 0.5~3.0 モル比であるように、加熱重合させて得られる高屈折率プラスチックレンズ用樹脂。

2) ポリイソシアネードが、トリレンジイソシアネートを少なくとも20モル%未満含有するものである特許請求の範囲第1項記載の高屈折率プラスチックレンズ用樹脂。

3) 一般式 (II) で表されるポリチオールおよび/ または一般式 (II) で表されるポリチオールが、 一般式 (IV)

$$(R)_{n-C-} (CH_2OC(CH_2)_r SH)_{4-n} (IV)$$

(式中、R はメチル基、エチル基、クロロメチル 基またはプロモメチル基を表し、mは0~2の整 数を表し、1 は1または2の整数を表す)で表されるポリチオールを少なくとも20モル%未満を合 有するものである特許請求の範囲第1項の高屈折 率プラスチックレンズ用樹脂。

4) 一般式 (1)

(式中、Rは水素原子またはメチル基を表し、Xは、塩素原子、臭素原子、あるいはメチル基またはエチル基を表し、aは0~4の整数、aが2以上の場合、Xは異なってもよい。bは2~4の整数を表す。)で表されるボリイソシアネートの少なくとも一種以上と、一般式(II)

- 3 -

一般式 (N)

$$\begin{array}{cccc}
0 \\
(R)_{m} & -C - \left(CH_{2}OC(CH_{2})_{f} SH\right)_{4-m} & (IV)
\end{array}$$

(式中、R はメチル基、エチル基、クロロメチル 基またはプロモメチル基を表し、mは0~2の整 数、「は1または2の整数を表す)で表されるポ リチオールを少なくとも20モル%未満を含有する ものである特許請求の範囲第1項のレンズ。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、高屈折率で低分散であり、光学的歪 みが、無いか、極めて少ないプラスチックレンズ 用樹脂およびこの樹脂を材料とするプラスチック レンズに関するものである。

プラスチックレンズは有機レンズに比べ軽量で 割れにくく、染色が可能なため、近年、眼鏡レン ズ、カメラレンズや光学素子に普及しはじめてい る。

(従来の技術)

これらの目的に現在広く用いられている樹脂と しては、ジエチレングリコールピスアクリルカー (式中、 c は 0 ~ 5 の 整数を、 d は 0 ~ 6 の 整数を、 e は 0 ~ 6 の 整数を 表し、 c + d + e = 6 である。) で 表される ポリチオールの 少なくとも 一種以上および/または一般式 (II)

(式中、Xは塩素原子、臭素原子、メチル基またはエチル基を表し、Yは酸素原子または硫酸原子を表し、rは0または1であり、sは0~2の整数を表し、pは2~4の整数を表し、qは0~4の整数を表し、qが2以上の場合、Xは異なってもよい。)で表されるポリチオールの少なくとも一種以上を-NCO基/(-SII基+-OH 基)の比が 0.5~3.0 モル比であるように、加熱取合させて得られる樹脂からなるレンズ

- 5) ポリイソシアネートが、トリレンジイソシアネートを少なくとも20モル%未満含有するものである特許請求の範囲第1項記載のレンズ。
- 6) 一般式 (II) で表されるポリチオールおよび/ または一般式 (II) で表されるポリチオールが、

- 4 -

ボネート (以下、CR-39 と称す) をラジカル重合 せたものがある。

この樹脂は耐衝撃性にすぐれていること、軽量であること、染色性にすぐれていること、切削性および研摩性等の加工性が良好であること等、種々の特徴を有している。しかしながら、屈折率が無機レンズのヵ。 = 1.50と此べ、ヵ。 = 1.50と小さい。したがって、ガラスレンズと同等の光学特性を得るためには、レンズの中心厚、コバ厚、および曲率を大きくする必要があり、全体的に肉厚になることが避けられない。このため、より屈折率の高いレンズ用樹脂が望まれている。

さらに、高屈折率を与えるレンズ用樹脂の一つとして、イソシアネート化合物とジェチレングリコールなどのヒドロキシ化合物との反応(特開昭57-136602)、また、テトラブロモビスフェノールA等のハロゲン原子を含有するヒドロキシ化合物との反応(特開昭58-164615)や、硫贯を含有するヒドロキシ化合物との反応(特開昭60-194401、特開昭60-217229)より得ら

れるウレタン樹脂や、イソシアネート化合物と脂肪族ポリチオールとの反応 (特開昭60-199016)よ り得られるチオカルバミン酸S-アルキルエステル 系レンズ用樹脂が提案されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このチオカルバミン酸S-アルキルエステル系レンズ用樹脂は、比較的低温で重合速度が大きく重合時の熱制御が難しく、かつ、光学歪みが多く、実用的なレンズを得難いという問題点がある。

(課題を解決するための手段)

このような問題に鑑み、本発明者らは、種々のポリチオール類を原料とする樹脂を用いたレンズについて鋭意研究した。

その結果、後記の一般式 (1) で表されるポリイソシアネートの少なくとも一種以上と、一般式 (II) で表されるポリチオールの少なくとも一種以上とを反応させて得られる樹脂が、チオカルバミン酸5-アルキルエステル系レンズに比べ、軽量性、高度の屈折率、

- 7 -

種以上および/または一般式 (11)

(式中、Xは、塩素原子または臭素原子、あるいはメチル基またはエチル基を表し、Yは酸素原子または硫黄原子を表し、rは0または1であり、sは0~2の整数を表し、pは2~4の整数を表し、pは1~4の整数を表す)で表されるポリチオールの少なくとも一種以上を-NCO基/(-SH基+-OH 基)の比が 0.5~3.0 モル比であるように、加熱重合させて得られる高屈折率プラスチックレンズを提供するものである。

本発明における一般式 (1) で表されるポリイソシアネートは、具体的には、o-+シリレンジイソシアネート、m-+ シリレンジイソシアネート、p-+ シリレンジイソシアネート、1.3-ビス (α , α -ジメチルイソシアネートメチル) ベンゼン、 1.4-ビス (α , α -ジメチルイソシアネ

低分散性、すぐれた透明性、耐衝撃性、耐候性、 加工性を維持しながら、かつ、重合反応が穏やか に進むので、重合が容易なばかりでなく、重合後 の光学的歪みが無いか、極めて少ないことを見出 し、本発明に至った。

即ち、本発明は、一般式 (1)

(式中、Rは水素原子またはメチル基を表し、Xは、塩素原子、臭素原子、あるいはメチル基またはエチル基を表し、aは0~4の整数、aが2以上の場合、Xは異なってもよい、bは2~4の整数を表す)で表されるポリイソシアネートの少なくとも一種以上と、一般式(II)

(式中、cは0~5の整数を、dは0~6の整数を、eは0~6の整数を表し、c+d+e=6である。)で表されるポリチオールの少なくとも一

-8-

ートメチル) ベンゼン、メシチリレントリイソシアネート、1.3-ピス(α-メチルイソシアネートメチル) ベンゼン、1.4-ピス(α-メチルイソシアネートメチル) ベンゼン等の化合物、およびそれらの核塩素化物、臭素化物、メチル化物、エチル化物等である。

具体的には、4-クロルーmーキシリレンジイソシアネート、4.5-ジクロルーmーキシリレンジイソシアネート、2-クロルー4ープロムーmーキシリレンジイソシアネート、2-クロルー4ーメチルーmーキシリレンジイソシアネート、2.3.5.6ーテトラプロムーpーキシリレンジイソシアネート、4-メチルーmーキシリレンジイソシアネート、4-エチルーmーキシリレンジイソシアネート等の化合物が例示される。

また、一般式 (II) で表される化合物は、具体的には、ジベンタエリスリトールへキサキス (メルカプトプロピオネート) 、ジベンタエリスリトールペンタキス (メルカプトプロピオネート) 、ジベンタエリスリトールテトラキス (メルカプト

プロピオネート)、ジベンタエリスリトールトリ ス(メルカプトプロピオネート)、ジベンタエリ スリトールピス (メルカプトプロピオネート) 、 ジペンタエリスリトールメルカプトプロピオネー ト、ジペンタエリスリトールヘキサキス (チオグ リコレート)、ジベンタエリスリトールベンタキ ス(チオグリコレート)、ジベンタエリスリトー ルテトラキス(チオグリコレート)、ジベンタエ リスリトールトリス (チオグリコレート) 、ジベ ンタエリスリトールピス (チオグリコレート) 、 ジベンタエリスリトールチオグリコレート、ジベ ンタエリスリトールペンタキス (チオグリコレー **ト)メルカプトプロピオネート、ジベンタエリス** リトールテトラキス (チオグリコレート) メルカ プトプロピオネート、ジベンタエリスリトールト リス(チオグリコレート)メルカプトプロピオネ ート、ジベンタエリスリトールビス (チオグリコ レート)メルカプトプロピオネート、ジベンタエ リスリトールチオグリコレートメルカプトプロピ オネート、ジベンタエリスリトールテトラキス

- 1 1 --

メルカプトベンゼン、 1,4-ジメルカプトベンゼ ン、1.2 -ピス (メルカプトメチル) ベンゼン、 1,3-ピス (メルカプトメチル) ベンゼン、1,4-ピス (メルカプトメチル) ベンゼン、 1.2-ピス (メルカプトエチル) ベンゼン、 1,3-ピス (メ ルカプトエチル) ベンゼン、 1.4-ピス (メルカ プトエチル) ベンゼン、 1,2-ビス (メルカプト メチレンオキシ) ベンゼン、 1,3-ピス (メルカ プトメチレンオキシ) ベンゼン、 1,4-ビス (メ ルカプトメチレンオキシ) ベンゼン、 1.2-ビス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、 1.3-ビス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1.4 ービス(メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、 1,2-ピス(メルカプトメチレンチオ) ペンゼン、 1.3-ピス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン、 1.4-ビス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン、 1.2-ビス(メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、 1,3-ピス(メルカプトエチレンチオ)ベンゼン、 1,4-ピス(メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、 1.2.3-トリメルカプトベンゼン、1.2.4-トリメ

(チオグリコレート) ピス (メルカプトプロピオ ネート) 、ジベンクエリスリトールトリス (チオ グリコレート) ビス (メルカプトプロピオネート)、 ジベンタエリスリトールピス (チオグリコレート) ピス (メルカプトプロピオネート) 、ジベンタエ リスリトールチオグリコレートピス (メルカプト プロピオネート)、ジペンクエリスリトールトリ ス (チオグリコレート) トリス (メルカプトプロ ピオネート) 、ジベンタエリスリトールビス (チ オグリコレート) トリス (メルカプトプロピオネ ート)、ジベンクエリスリトールチオグリコレー トトリス (メルカプトプロピオネート) 、ジベン タエリスリトールピス (チオグリコレート) テト ラキス(メルカプトプロピオネート)、ジベンタ エリスリトールチオグリコレートテトラキス (メ ルカプトプロピオネート)、ジペンタエリスリト ールチオグリコレートペンタキス(メルカプトプ ロピオネート)等の化合物である。

また、一般式 (II) で表される化合物は、具体的には、 1.2-ジメルカプトベンゼン、 1.3-ジ

- 12-

ルカプトベンゼン、 1,3,5-トリメルカプトベン ゼン、 1.2.3-トリス (メルカプトメチル) ベン ゼン、 1,2,4-トリス (メルカプトメチル) ベン ゼン、 1,3,5-トリス (メルカプトメチル) ベン ゼン、 1.2.3-トリス (メルカプトエチル) ベン ゼン、 1,2,4-トリス (メルカプトエチル) ベン ゼン、 1.3.5ートリス (メルカプトエチル) ベン ゼン、 1,2,3-トリス (メルカプトメチレンオキ シ) ベンゼン、 1.2.4-トリス (メルカプトメチ レンオキシ) ベンゼン、 1,3,5-トリス (メルカ プトメチレンオキシ) ベンゼン、 1,2,3ートリス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,4-トリス(メルカプトエチレンオキシ)ベンゼン、 1,3.5 -トリス (メルカプトエチレンオキシ) ベ ンゼン、 1,2,3ートリス (メルカプトメチレンチ オ) ベンゼン、 1,2,4-トリス (メルカプトメチ レンチオ) ベンゼン、 1,3,5-トリス (メルカブ トメチレンチオ) ベンゼン、1,2,3ートリス(メル カプトエチレンチオ) ベンゼン、 1,2,4-トリス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1.3.5-ト

リス(メルカプトエチレンチオ)ベンゼン、1,2, 3.4-テトラメルカプトベンゼン、1,2,3,5-テト ラメルカプトベンゼン、 1.2.4.5-テトラメルカ プトベンゼン、 1,2,3,4-テトラキス (メルカプ トメチル) ベンゼン、 1,2,3,5-テトラキス (メ ルカプトメチル) ベンゼン、 1,2,4,5ーテトラキ ス(メルカプトメチル)ベンゼン、 1,2,3,4ーテ トラキス(メルカプトエチル)ベンゼン、1,2,3,5 ーテトラキス(メルカプトエチル)ベンゼン、1。 2.4.5-テトラキス (メルカプトエチル) ベンゼ ン、 1,2,3,4-テトラキス (メルカプトメチレン オキシ)ベンゼン、 1.2.3.5-テトラキス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、 1,2,4,5-テ トラキス (メルカプトメチレンオキシ) ベンゼン、 1.2.3.4 -テトラキス (メルカプトエチレンオキ シ) ベンゼン、 1,2,3,5-テトラキス (メルカア トエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,4,5ーテトラキ ス(メルカプトエチレンオキシ)ベンゼン、1,2, 3.4-テトラキス(メルカプトメチレンチオ)ベ ンゼン、 1.2.3.5ーテトラキス (メルカプトメチ

- 1 5 -

+-0H基) ((+-0H基) はポリチオールとして一般式 (II) で表されるポリチオールを使用した場合である) の比率が 0.5~3.0 の範囲内、好ましくは 0.5~1.5 の範囲内である。また、本発明において、諸物性改良、特に耐熱性の改良のために、一般式 (I) で表されるポリイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネートなどの芳香族系イソシアネートに置き換えてもよく、一般式 (II) で表されるポリチオールと、一般式 (III) で表されるポリチオールのもルの数の和の20モル%未満を一般式 (IV)

(R)。-C- (CH₂OC(CH₂), SH)。 (IV)
(式中、Rはメチル、エチル、クロロメチル、ブロモメチル基を表し、mは0~2の整数、「は1 又は2を表す)で表されるポリチオールや、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタンなどのポリオールに置き換えてもよい。

また、本発明においては、耐候性改良のため、 紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色防止剤、ケイ光 レンチオ) ベンゼン、1.2.4.5 ーテトラキス (メルカプトメチレンチオ) ベンゼン、1.2.3.4 ーテトラキス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1.2.3.5ーテトラキス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1.2.4.5 ーテトラキス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1.2.4.5 ーテトラキス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1.2.4.5 ーテトラキス (メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、8.4.5 ーテトライン・1.2ージメルカプトベンゼン、3.4.5ートリプロムー 1.2ージメルカプトベンゼン、3.4.5ートリプロムー 1.2ージメルカプトベンゼン、5ーメチルー 1.3ージメルカプトベンゼン、5ーメチルー 1.3ージメルカプトベンゼン、5ーメチルー 1.3ージメルカプトベンゼン、5ーエチルー 1.3ージメルカプトベンゼン、5ーエチルー 1.3ージメルカプトベンゼン、1.4.6ーテトラクロルー 1.5ービス (メルカプトメチル) ベンゼン等の化合物である。

これら一般式 (I) で表されるポリイソシアネートの少なくとも一種以上と、一般式 (II) で表されるポリチオールの少なくとも一種以上およびまたは一般式 (II) で表されるポリチオールの少なくとも一種以上の使用初合は、-NCO基/(-SH 基

- 16-

染料などの添加剤を必要に応じて適宜加えてもよい。 さらに本発明の樹脂は、通常の分散性染料を用い、水又は溶媒中で容易に染色が可能であり、この際さらに染色を容易にするために、キャリヤーを加えたり、加熱しても良い。

本発明のレンズ用樹脂を使用するレンズの作製は、一般式(I)で表されるポリイソシアネートの少なくとも一種以上に、一般式(II)ポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式(II)で表されるポリチオールの少なくとも一種以上、および要求される物性に応じて前述の芳香族ポリイソシアネートやポリオール、ポリチオール、さらに添加剤を加え、公知の注型重合法、すなわちガラス製または金属製のモールド型の中に注入し、か然して硬化させる。この時、成型後の樹脂製ガスケットを組合わせたモールド型の中に注入し、加熱してで表してであるために、モールドを雕型剤処理したり、モノマー中に離型剤を混入してもよい。

反応温度は、使用するモノマーの種類によって 違うが、一般には-20~ 150℃で、反応時間は 0.5hr ~ 72hr である。

(発明の効果)

本発明のレンズ用樹脂は眼鏡レンズ、カメラレンズおよびその他の光学素子用として好適な樹脂であり、これを使用して、無色透明で、高屈折率を有し、低分散、低比重であり、耐衝撃性、耐候性にすぐれ、かつ、重合が容易で光学歪みが無く、さらに玉摺りなどの加工性、染色性にすぐれてたレンズが得られる。

また、本発明のレンズは、必要に応じ反射防止、 高硬度付与、耐摩耗性向上、耐薬品性向上、防暴 性付与、あるいは、ファッション性付与の改良を 行うため、表面研磨、帯電防止処理、ハードコー ト処理、無反射コート処理、染色処理、調光処理 等の物理的あるいは、化学的処理を施すことがで きる。

(実施例及び比較例)

以下、実施例及び比較例を示す。尚、得られた レンズの性能試験のうち、屈折率、アッベ数、耐 候性、光学歪みは、以下の試験法により測定した。

- 1 9 -

候性も良好であった。

実施例-2~17

実施例1と同様にして、表-1の組成でレンズ の作成を行い、結果を表-1に示した。

比較例-1

a・キシレンジイソシアネート 9.4g(0.050モル) とペンタエリスリトールテトラキスチオグリコー ル 10.8g(0.025 モル) を、-10℃に冷却しなが ら混合したが、粘度が高く混合できなかった。 そこで室温程度まで昇温したところ激しく発熱し て重合した。得られたレンズは屈折率 1.60 、ア ッペ数 34 であったが、光学歪みが多かった。

比較例-2~4

比較例-1と同様にして表-1の組成でレンズ 化を行い、結果を表-1に示した。

表-1中、原料および添加剤はつぎの通りである。

m-XBI;m-キシリレンジイソシアネート

p-XDI;p-キシリレンジイソシアネート

TC-m-XDI; テトラクロル-m- キシリレンジイソ

シアネート

屈折率、アッベ数:プルリッヒ屈折計を用い20 でで測定した。

耐候性: サンシャインカーボンアークランプを装備したウェザーオメータにレンズをセット し200時間経たところでレンズを取り出 し試験前のレンズと色相を比較した。

> 評価基準は、変化なし(○)、わずかに黄 変(△)、黄変(×)とした。

光学歪み:光学歪計を用い、目視で歪みの無いものを(〇)、歪みのあるものを(×)とした。

実施例-1

m-キシレンジィソシアネート 9.4g(0.050モル) と、ジペンタエリスリトールヘキサキス (メルカプトプロピオネート) 13.1g(0.017モル) を室温で混合し、均一とした後、ガラスモールドとガスケットよりなるモールド型の中に注入した。

次いで、加熱を行い硬化させた。こうして得られたレンズは屈折率 1.60 、アッペ数 36 、比重 1.33 であり、無色透明で加工性、耐衝撃性、耐

- 20 -

4-メチル-m-XBI;4-メチル-m- キシリレンジイ ソシアネート

TB-m-XDI: テトラブロム-m- キシリレンジイソ シアネート

PETG: ベンタエリスリトールテトラキス (チオグリコレート)

DBNPMP: ジプロムネオペンチルグリコールビス (メルカプトプロピオネート)

PEMP: ベンタエリスリトールテトラキス (メルカプトプロピオネート)

TDI:トリレンジイソシアネート

MD1;ジフェニルメタンジイソシアネート

TMP:トリメチロールプロパン

THTG: トリメチロールプロパントリス(チオグ リコレート)

烫一1

Exp Na	ポリイソシアネート	ポリチォール	添加剂	屈折率 7 ²⁰	アッペ 数 ν	耐烷性	光学歪
実協列 1	a-XDI (0.050モル)	ジベンクエリスリトールヘキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.017モル)	_	1.60	36	0	0
-2	m-XDI (0.050モル)	ジベンクエリスリトールへキサキス(メルカプトプロピオネート) (0.005モル) 1,3-ビス(メルカプトメチル)ベンゼン (0.005モル)		1.64	31	0	0
-3	m-XDI, p-XDI (0.030モル) (0.020モル)	ジベンタエリスリトールヘキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.017モル)		1.61	34	0	0
-4	a-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールへキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.015モル)	PETG (0.005モル)	1.60	35	0	0
" -5	m-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールテトラキス (メルカプトプロピオネート) チオグリコール (0.017モル)	·	1.60	35	0	0
-6	a-XD] (0.050モル)	ジベンタエリスリトールベンタキス(チオグリコレート) (0.010モル) ジベンタエリスリトールヘキサキス(チオグリコレート) (0.007モル)	_	1.60	35	0	0
-7	TC-m-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールヘキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.017モル)		1.66	31	0	0
″ 8	a-XDI (0.050モル)	ジベンクエリスリトールベンタキス (メルカプトプロピオネート) (0.014モル)	DBNPMP (0.008・モノレ)	1.61	35	0	0
9	4-メチル・m-XDI (0.050モル)	ジベンクエリスリトールヘキサキス (メルカブトプロピアネート) (0.015モル)	ГЕИР (0.004-モル)	1.59	36	0	0
10	e-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールへキサキス (チオグリコレート) (0.010モル) (1.2-ジメルカプトベンゼン (0.020モル)	-	1.63	32	0	0

-23-

表一1(続き)

Exp No.	ポリイソシアネート	ポリチォール	添加削	屈折率 720	アッペ 数 ν	耐候性	光学歪
実施例 -11	(0,050モル)	ジベンタエリスリトールベンタキス(メルカプトプロピオネート) (0,010モル) 2,4,5,6-テトラクロル・1,3- ピス(メルカプトメチル)ベンゼン (0,020モル)		1.64	32	0	0
-12	TB-a-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールヘキサキス(メルカブトプロピオネート) (0.005モル) 1,3-ピス(メルカプトメチル)ベンゼン (0.035モル)	···.	1.67	30	0	0
″ −13	m-XDI (0.040モル)	ジベンタエリスリトールへキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.017モル)	DI (0.010モル)	1.60	35	O.	0
-14	p-XDI (0.050モル)	ジベンタエリスリトールベンタキス (メルカプトプロピオネート) チオグリコレート (0.017モル)	畑! (0.010モル)	1.61	34	0	0
" -15	1,3-ピス(α、α- ジメチル イソシアネート) メチルベ ンゼン (0.050モル)	ジベンタエリスリトールヘキサキス (メルカプトプロピオネート) (0.015モル)	PETG (0.005モル)	1.58	39	0	0
-16	1.3-ピス(α、α-ジメチル イソシアネート) メチルベ ンゼン (0.050モル)	ジベンタエリスリトールヘキサキス(メルカプトプロピオネート) (0.000モル) 1,3-ビス(メルカプトメチル)ベンゼン (0.025モル)		1.61	35	0	0
- 1	4-クロル-1,3- ピス(α、α - ジメチルイソシアネート) メチルベンゼン(0,050モル)	ジベンタエリスリトールベンタキス(メルカプトプロピオネート) (0.014モル)	77P (0.005モル)	1.61	35	0	0

表-1 (統含)

Exp Na.	ポリイソシアネート	ポリチオール	添加剂	应折率 7 ²⁰	アッペ 数 ν	耐候性	光学歪
比较例	m-XDI (0.050モル)	PETG (0.025モル)	<u> </u>	1.60	34	0	×
-2	m-XDI TDI (0.050モル) (0.025モル)	PETG (0.025モル)		1.61	29	×	×
-3	m-XDI (0.050モル)	TMIC (0.033モル)	_	1.60	34	0	×
-4	m-XDI (0.050モル)	ジ(2-メルカプトエチル) エーテル (0.050モル)	<u>-</u>	1.62	33	0	×

福针额人 三井如王化学株式会社